

# 第38回 NEDO研究評価委員会

## 議事次第

日時：平成26年3月27日（木）13時15分～16時15分

場所：NEDO 2301～2303 会議室

- I. 開会、委員紹介、資料の確認、研究評価委員会の運営等について 13：15～13：20
- II. 議事
1. プロジェクト評価について（説明8分、質疑12分） 【審議1件】 13：20～13：40  
（事後評価）  
・バイオマスエネルギー技術研究開発／セルロース系エタノール革新的生産システム開発事業
2. プロジェクト評価について（全体説明25分） 【書面審議10件】 13：40～14：05  
（事後評価）  
・ゲノム創薬加速化支援バイオ産業基盤技術開発／創薬加速に向けたタンパク質構造解析基盤技術開発  
・ゲノム創薬加速化支援バイオ産業基盤技術開発／有用天然化合物の安定的な生産技術開発  
・超高密度ナノビット磁気記録技術の開発（グリーンITプロジェクト）  
・次世代大型有機ELディスプレイ基盤技術の開発（グリーンITプロジェクト）  
・サステナブルハイパーコンポジット技術の開発  
・極低電力回路・システム技術開発（「極低電圧要素回路技術」及び「極低電力LSIチップ適合最適化技術」及び「低電力無線／チップ間ワイヤレス技術」）（グリーンITプロジェクト）  
・極低電力回路・システム技術開発（低消費電力メニーコア用アーキテクチャとコンパイラ技術）（グリーンITプロジェクト）  
・低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト／次世代パワーエレクトロニクス技術開発（グリーンITプロジェクト）  
・高速不揮発メモリ機能技術開発  
・ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト／ゼロエミッション石炭火力基盤技術開発／革新的ガス化技術に関する基盤研究事業／石炭ガス化発電用高水素濃度対応低NOx技術開発
3. プロジェクトの中間評価の反映状況について（説明15分、質疑5分） 14：05～14：25
4. 平成25年度プロジェクト評価結果の全体傾向について（説明10分、質疑10分） 14：25～14：45  
<休憩 10分>
5. 第二期中期計画期間における事後評価の全体傾向について（説明15分、質疑10分） 14：55～15：20
6. 平成25年度追跡調査・評価の実施状況について（説明20分、質疑15分） 15：20～15：55
7. 平成26年度分科会の設置について（一部変更） 15：55～16：00
8. 今後の予定 16：00～16：15
- III. 閉会 16：15